



Politechnika
Śląska

Monitor Prawny Politechniki Śląskiej

poz. 850

UCHWAŁA NR 34/2021 RADY DYSCYPLINY AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

Na podstawie § 24 pkt 1 Statutu Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny PŚ z 2020 r. poz. 339, z późn. zm.), w związku z art. 178 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 221 ust. 12 i 14 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz w związku z § 7 ust. 1 Regulaminu w zakresie nadania stopnia doktora habilitowanego (Monitor Prawny PŚ z 2019 r. poz. 248, z późn. zm.), Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Śląskiej postanawia, co następuje:

§ 1

Odmawia się nadania dr. inż. Piotrowi Kowalikowi stopnia doktora habilitowanego:

- w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,
- w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika.

§ 2

Uzasadnienie:

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Śląskiej w dniu 21 września 2021 roku po zapoznaniu się z opinią zawartą w uchwale Komisji habilitacyjnej powołanej w dniu 24 listopada 2020 roku przez Radę Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Śląskiej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Piotra Kowalika w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika, jak również z recenzjami osiągnięcia naukowego Habilitanta, odmawia nadania dr. inż. Piotrowi Kowalikowi stopnia doktora habilitowanego. Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Śląskiej na podstawie pełnej dokumentacji oraz po wysłuchaniu argumentów członków Komisji habilitacyjnej przedstawionych przez Sekretarza Komisji podziela stanowisko Komisji habilitacyjnej prowadzącej postępowanie habilitacyjne dr. inż. Piotra Kowalika i uznaje, że Habilitant nie posiada wystarczającego dorobku naukowego spełniającego ustawowe wymagania.

W postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Piotra Kowalika wpłynęły cztery recenzje, w tym jedna pozytywna i trzy negatywne. W recenzji pozytywnej podane są głównie wskaźniki liczbowe i zestawienia osiągnięć naukowych, dydaktycznych i innych aktywności wraz z konkluzją, że spełniają one wymagania stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego. Recenzje negatywne są zbieżne co do argumentów, uzasadniających końcowe konkluzje negatywne.

Przedmiotem osiągnięcia naukowego w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Piotra Kowalika była monografia pt. „Zastosowanie warstw opartych na stopie Ni-P w technologii rezystorów warstwowych i fotowoltaice” wydana w 2017 roku. W opinii trzech recenzentów przedstawiona do oceny monografia nie ma charakteru monograficznego, ale jest podsumowaniem prac Habilitanta prowadzonych po doktoracie. Nie spełnia ona merytorycznych warunków do uznania jej za istotne osiągnięcie naukowe w postępowaniu habilitacyjnym, a jej wkład w rozwój dyscypliny jest znikomy. Jednocześnie istotnym mankamentem monografii, w opinii recenzentów, jest mała aktualność jej tematyki o czym świadczy bardzo mało aktualny przegląd literatury.

O bardzo niskim wpływie badań prowadzonych przez Habilitanta na rozwój dyscypliny świadczą niskie wskaźniki bibliometryczne raportowane przez bazę Web of Science, to jest łączny współczynnik wpływu równy 4,437, łączna liczba cytowań (wraz z autocytoowaniami) wynosząca 20 oraz indeks Hirscha równy 2. Habilitant jest współautorem

25 prac naukowych oraz brał udział w 19 konferencjach naukowych. Publikowane przez niego prace miały jednak najczęściej zasięg krajowy, przez co ich wpływ na rozwój dyscypliny był niewielki.

Z dokumentacji habilitacyjnej wynika mała aktywność naukowo-badawcza Habilitanta. Związana jest ona z uczestnictwem w zaledwie dwóch projektach badawczych NCN w charakterze wykonawcy (brak kierowania projektami badawczymi), brakiem udziału w projektach i programach międzynarodowych, brakiem mobilności międzynarodowej, brakiem dorobku technologicznego i współautorstwem jednego patentu krajowego.

Członkowie Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Śląskiej Politechniki Śląskiej zostali szczegółowo zapoznani z przebiegiem postępowania habilitacyjnego oraz przebiegiem posiedzenia Komisji habilitacyjnej. Uchwała Komisji habilitacyjnej wraz z uzasadnieniem oraz wszystkie recenzje zostały wcześniej przesłane członkom Rady Dyscypliny drogą elektroniczną. W głosowaniu tajnym Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Śląskiej podjęła uchwałę o odmowie nadania dr. inż. Piotrowi Kowalikowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika.

Uprawnione do głosowania było 41 osób, w głosowaniu wzięło udział 31 członków Rady Dyscypliny. Za odmową nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego głosowały 26 osoby, przeciw odmowie 1 osoba, 4 osoby wstrzymały się od głosu.

§ 3

Pouczenie: Na mocy art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce od decyzji służy odwołanie do Rady Doskonałości Naukowej w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Rady, która wydała tę decyzję.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika PŚ: M. Kwoka
